

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5934058号
(P5934058)

(45) 発行日 平成28年6月15日(2016.6.15)

(24) 登録日 平成28年5月13日(2016.5.13)

| | |
|-----------------------|-----------------|
| (51) Int.Cl. | F 1 |
| B 41 J 2/16 (2006.01) | B 41 J 2/16 305 |
| B 41 J 2/14 (2006.01) | B 41 J 2/16 501 |
| | B 41 J 2/14 611 |

請求項の数 5 (全 13 頁)

| | |
|--------------|------------------------------|
| (21) 出願番号 | 特願2012-184354 (P2012-184354) |
| (22) 出願日 | 平成24年8月23日 (2012.8.23) |
| (65) 公開番号 | 特開2013-60008 (P2013-60008A) |
| (43) 公開日 | 平成25年4月4日 (2013.4.4) |
| 審査請求日 | 平成27年8月21日 (2015.8.21) |
| (31) 優先権主張番号 | 13/232,465 |
| (32) 優先日 | 平成23年9月14日 (2011.9.14) |
| (33) 優先権主張国 | 米国(US) |

早期審査対象出願

| | |
|-----------|--|
| (73) 特許権者 | 596170170 ゼロックス コーポレイション XEROX CORPORATION アメリカ合衆国、コネチカット州 06856、ノーウォーク、ピーオーボックス 4505、グローバー・アヴェニュー 45 |
| (74) 代理人 | 110001210 特許業務法人 YK1 国際特許事務所 |
| (72) 発明者 | ブライアン・アール・ドーラン アメリカ合衆国 ニューヨーク州 14617 ロチェスター ルグラン・ロード 137 |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】電気相互接続を形成するための in situ フレキシブル回路エンボス加工

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

インク・ジェット・プリント・ヘッドを形成するための方法であって、複数の圧電素子を備えるジェット・スタック・サブアセンブリをプレス内に配置することと、パターン化バンプのアレイを含むダイを、フレックス回路とプレス板との間に配置することと、

パターン化バンプのアレイを含むダイを、フレックス回路とプレス板との間に配置することと、

ボンディングパッドを、前記ダイと前記プレス板との間に配置することと、フレキシブルプリント回路(フレックス回路)の平坦で、エンボス加工されていない複数の導電性パッドを前記複数の圧電素子と位置合わせすることであって、前記平坦で、エンボス加工されていない複数の導電性パッドは、複数のフレックス回路の配線と連続し、複数のフレックス回路の配線と同じ導体層から形成される、ことと、

前記平坦で、エンボス加工されていない複数の導電性パッドを、起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドに変形させるために前記プレス内で前記ダイとの接触を通じて前記フレックス回路に圧力を印加することと、を含み、前記プレス内の前記平坦で、エンボス加工されていない複数の導電性パッドの変形中、前記起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドと前記複数の圧電素子との間に電気接觸が確立される、方法。

【請求項 2】

前記複数の圧電素子の各圧電素子の表面に導体を付着させることと、

前記プレス内での前記フレックス回路への圧力の前記印加の間に、前記エンボス加工さ

れた複数の導電性パッドの各々を各圧電素子の前記表面上の前記導体と接触させることと、をさらに含み、

前記複数の導電性パッドおよび前記複数の圧電素子による前記導体の接触を通じて前記エンボス加工されていない複数の導電性パッドと前記複数の圧電素子との間で電気接觸が確立される、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記ジェット・スタック・サブアセンブリを前記プレス内に配置する前に、

前記複数の圧電素子の各圧電素子の表面に非導電材料を付着させることと、

前記プレス内の前記フレックス回路への圧力の前記印加の間に前記起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドの各々を各圧電素子の前記表面上の前記非導電材料と接觸させることと、10

前記起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドの各々との接觸中に前記非導電材料を硬化させることと、をさらに含み、前記硬化した非導電材料は、前記起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドの各々と前記複数の圧電素子との間の物理接觸を維持する、請求項1に記載の方法。

【請求項4】

前記プレス内の前記フレックス回路への圧力の前記印加の間に、前記複数の圧電素子の各々の上の複数の凹凸を、前記起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドと同じ前記導体層から形成された複数の凹凸と接觸させることをさらに含み、前記複数の圧電素子の各々の上の前記複数の凹凸と、前記起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドと同じ前記導体層から形成された複数の凹凸の表面との接觸を通じて、前記起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドと前記複数の圧電素子との間で電気接觸が確立される、請求項3に記載の方法。20

【請求項5】

プリンタを形成するための方法であって、

複数の圧電素子を備えるジェット・スタック・サブアセンブリをプレス内に配置することと、

パターン化バンプのアレイを含むダイを、フレックス回路とプレス板との間に配置することと、

ボンディングパッドを、前記ダイと前記プレス板との間に配置することと、30

フレキシブルプリント回路（フレックス回路）の平坦で、エンボス加工されていない複数の導電性パッドを前記複数の圧電素子と位置合わせすることであって、前記平坦で、エンボス加工されていない複数の導電性パッドは、複数のフレックス回路の配線と連続し、複数のフレックス回路の配線と同じ導体層から形成される、ことと、

前記平坦で、エンボス加工されていない複数の導電性パッドを、起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドに変形させるために前記プレス内で前記ダイとの接觸を通じて前記フレックス回路に圧力を印加することと、を含み、前記プレス内の前記平坦で、エンボス加工されていない複数の導電性パッドの変形中、前記起伏のある、エンボス加工された複数の導電性パッドと前記複数の圧電素子との間に電気接觸が確立される方法を使用してインク・ジェット・プリント・ヘッドを形成することと、40

前記プリントヘッドをプリンタハウジング内に封入することと、を含む、方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

ドロップ・オン・デマンド・インク・ジェット技術は、印刷産業において広く用いられている。ドロップ・オン・デマンド・インク・ジェット技術を用いるプリンタは、サーマル・インク・ジェット技術、またはピエゾ技術のいずれかを用いることができる。ピエゾ・インク・ジェットは、サーマル・インク・ジェットよりも製造費用が高いにも関わらず、一般的に、より広範なインクを使用できかつコゲーションによる問題点をなくすることができますという理由で好まれる。50

【背景技術】**【0002】**

ピエゾ・インク・ジェット・プリント・ヘッドは、一般的には、軟質のダイヤフラムと、ダイヤフラムへ付着される圧電素子（すなわち、トランステューサまたはアクチュエータ）のアレイとを含む。圧電素子へ電圧が、典型的には電圧源へ電気接続される電極との電気接続を介して印加されると、圧電素子は曲がり、または偏向してダイヤフラムを屈曲させ、これにより、チャンバから一定量のインクがノズルを介して放出される。この屈曲はさらに、主インクリザーバから開口を通じてチャンバへインクを引き込み、放出されたインクが置換される。

【0003】

10

ピエゾ・インク・ジェット技術を採用するインク・ジェット・プリンタの印刷解像度を上げることが、設計エンジニアの目標である。解像度を上げるための1つの方法が、圧電素子の密度を上げることである。

【0004】

圧電素子のアレイをフレキシブルプリント回路（フレックス回路）のパッドまたは電極に、またはプリント回路基板（P C B）に付着するために、導電性エポキシ樹脂、導体ペースト、または別の導電性材料のような一定量の（すなわち、微小液滴）の導体が各圧電素子の上端に個別に与えられる。フレックス回路またはP C Bの電極は、各圧電素子とフレックス回路またはP C Bの電極との間の電気連通を促進するために、各微小液滴と接触して配置される。

20

【0005】

プリントヘッドの解像度及び密度が増大するにつれて、電気相互接続の提供に利用可能な面積は低減する。インク供給構造体のような他の機能のヘッド内へのルーティングは、この低減されたスペースを巡って競合し、かつ使用される材料のタイプを制限する。従来の構造体より製造が容易な電気接点を有するプリントヘッドを製造する方法、および結果的に得られるプリントヘッドが望まれている。

【発明の概要】**【課題を解決するための手段】****【0006】**

30

本教示の一実施形態は、インク・ジェット・プリント・ヘッドを形成するための方法であって、複数の圧電素子を有するジェット・スタック・サブアセンブリをプレス内に配置すること、複数の導電性パッドを有するフレキシブルプリント回路（フレックス回路）を複数の圧電素子と位置合わせすること、および、複数の導電性パッドを変形させるためにプレス内のフレックス回路に圧力を印加することを含み、プレス内の複数の導電性パッドの変形中、複数の導電性パッドと複数の圧電素子との間に電気接觸が確立される、方法を含むことができる。

【0007】

40

本教示の別の実施形態は、プリンタを形成するための方法であって、複数の圧電素子を有するジェット・スタック・サブアセンブリをプレス内に配置すること、複数の導電性パッドを有するフレキシブルプリント回路（フレックス回路）を複数の圧電素子と位置整合すること、および、複数の導電性パッドを変形させるためにプレス内のフレックス回路に圧力を印加することを含むインク・ジェット・プリント・ヘッドを形成することを含む、プリンタを形成するための方法を含むことができる。プレス内の複数の導電性パッドの変形中、複数の導電性パッドと複数の圧電素子との間に電気接觸が確立される。本方法は、プリントヘッドをプリンタハウジング内へ封入することをさらに含むことができる。

【図面の簡単な説明】**【0008】**

【図1】図1は、本教示の一実施形態による、製造過程のデバイスの中間圧電素子を示す斜視図である。

50

【図2】図2は、本教示の一実施形態による、製造過程のデバイスの中間圧電素子を示す斜視図である。

【図3】図3は、インク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図4】図4は、インク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図5】図5は、インク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図6】図6は、インク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図7】図7は、インク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図8】図8は、インク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図9】図9は、インク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図10】図10は、図9のジェットスタックを含むプリントヘッドを示す断面図である。

【図11】図11は、本教示の一実施形態によるプリントヘッドを含む印刷デバイスである。

【図12A】図12Aは、本教示の他の実施形態によるインク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図12B】図12Bは、本教示の他の実施形態によるインク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図13】図13は、本教示の他の実施形態によるインク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図14】図14は、本教示の他の実施形態によるインク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図15】図15は、本教示の他の実施形態によるインク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【図16】図16は、本教示の他の実施形態によるインク・ジェット・プリント・ヘッドのためのジェットスタックの形成を描いた断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

これらの図面が示す詳細の中には、厳密な構造上の精度、ディテール及び縮尺を保持するというよりは本教示の理解を容易にするために単純化されて描かれたものがある点に留意されたい。

【0010】

上記のように、フレックス回路またはプリント回路基板上の複数のパッドを使用して圧電素子のアレイの各圧電素子に電気信号が渡されることができる。典型的には、パッドは平坦であり、金属はんだ、金属充填エポキシ樹脂、またはZ軸導体を使用して圧電素子に電気接続される。別のタイプの接続は、例えば、フレックス回路の形成中にエンボス加工して複数の起伏のあるフレックス回路バンプ電極（すなわち、フレックス回路パッド）を形成することによって事前形成される、フレックス回路上の複数のパッドの使用を含むことができる。各バンプ電極は導体を使用して固有の圧電素子に電気的に結合される。電気接続が完了すると、フレックス回路はアンダーフィルを施されることができる。

【0011】

本教示による実施形態は、プリンタの一部として用いられることが可能なプリントヘッドのジェットスタックの製造を単純化することができる。さらに、本教示は、印刷解像度を上げるために、特にトランスデューサアレイの継続的な高密度化に伴って、トランスデュ

10

20

30

40

50

ーサアレイへの接続を単純化させることができる。本教示は、フレックス回路パッドのアレイを圧電素子のアレイに電気的に結合するための方法を含むことができる。一実施形態では、フレックス回路パッドのアレイは、圧電素子のアレイとの電気相互接続中にエンボス加工（すなわち、事前形成、バンプ、または鋳造）されることがある。前もってフレックス回路の予備形成中にではなく、例えば、スタップレス内でフレックス回路パッドの圧電素子のアレイへの電気接続中にパッドを *in situ* エンボス加工することは、別個のパッド形成工程をなくし、処理を単純化することができ、かつ製造費用を低減することができる。

【0012】

本教示の一実施形態は、ジェットスタック、プリントヘッドおよびそのプリントヘッドを含むプリンタの形成を含むことができる。図1の斜視図では、圧電素子層10は接着材14によって転写キャリア12へ分離可能に接着されている。圧電素子層10は、内部誘電体として機能するための例えばジルコン酸チタン酸鉛層を、例えば約25μmから約150μmまでの間の厚さで含むことができる。圧電素子層10は、誘電PZTの各側面に導電層を設けるために、両側を例えば無電解メッキ処理を用いてニッケルでメッキされることが可能である。ニッケルメッキされたPZTは、本質的には、内部PZT材料にわたって電位差を発生させる平行板キャパシタとして機能する。キャリア12は、金属シート、プラスチックシートまたは別の転写キャリアを含むことが可能である。圧電素子層10を転写キャリア12へ付着する接着層14は、ダイシングテープ、熱プラスチックまたは別の接着材を含むことが可能である。別の実施形態では、転写キャリア12は、別個の接着層14が不要であるように、粘着性熱プラスチック層等の物質であることができる。

【0013】

図1の構造体の形成後、図2に描かれているように、圧電素子層10はダイシングされ、複数の個々の圧電素子20が形成される。図2は4×3アレイの圧電素子を描いているが、より大きいアレイが形成される可能性もあることは認識されるであろう。例えば、現行のプリントヘッドは、344×20アレイの圧電素子を有することも可能である。ダイシングは、ウェーハ・ダイシング・ソー等のソーのような機械技術を用いて、ドライエッティングプロセスを用いて、レーザ・アブレーション・プロセス、他を用いて実行されてもよい。隣接する各圧電素子20の完全な分離を保証するために、ダイシングプロセスは、接着材14の一部を除去して転写キャリア12上で停止した後に、または接着材14を通過してキャリア12内の途中までダイシングした後に終了することができる。

【0014】

個々の圧電素子20を形成した後、図2のアセンブリは、図3の断面図に描かれているように、ジェット・スタック・サブアセンブリ30へ付着されることが可能である。図3の断面図は、図2の構造体のディテールをより良く示すために拡大されたものであり、1つの部分的な圧電素子20及び2つの完全な圧電素子20の断面を描いている。ジェット・スタック・サブアセンブリ30は、任意の数のジェットスタック設計において既知の技術を使用して製造されることが可能であり、単純化するためにブロック形態で描かれている。一実施形態では、図2の構造体は、接着材32を用いてジェット・スタック・サブアセンブリ30へ付着されることが可能である。例えば、測定された一定量の接着材32が圧電素子20の上面に、ジェット・スタック・サブアセンブリ30の表面上、または双方の何れかへ分配される、スクリーン印刷される、ローラで延ばされる、等々が可能である。一実施形態では、ジェット・スタック・サブアセンブリ30の表面上へ、各圧電素子20毎に一滴の接着材を置くことができる。接着材32を付した後、ジェット・スタック・サブアセンブリ30及び圧電素子20は互いに位置合わせされ、次いで圧電素子20が接着材32でジェット・スタック・サブアセンブリ30へ機械的に接続される。接着材32は、その接着材が図3の構造体をもたらすことに適する技術によって硬化される。

【0015】

続いて、図3の構造体から転写キャリア12及び接着材14が除去され、図4の構造体がもたらされる。

10

20

30

40

50

【0016】

次に、描かれているように、パターン化絶縁層50が各圧電素子20の上面の上に形成されることが可能である。絶縁層50は、圧電素子アレイ20の上面に位置合わせされ、被着されるパターン化事前形成ステンシルを含むことができる。別の実施形態では、絶縁層50は、各圧電素子20の上面を露出させるようにパターニングおよびエッチングされるブランケット層として形成されることが可能である。完成した絶縁層50は、約1μm～約100μm厚、または約10μm～約50μmまたは約15μm～約30μmであることができる。換言すれば、絶縁層50の上面は、各圧電素子20の上面の、約1μm～約100μm、または約10μm～約50μmまたは約15μm～約30μmである。

10

【0017】

絶縁層50が形成された後、図5に描かれているように、導体52が各圧電素子20の上面に被着されることができる。導体52は導電性ペースト、金属、合金、導電性エポキシ樹脂、または別の導体であることができ、スクリーン印刷、液滴散布、スプレー、スパッタリング、化学気相成長、他のような任意の適切な技術によって与えられることができる。一実施形態では、絶縁層50は、隣接する圧電素子20同士の電気的短絡の可能性を低減するために、各圧電素子20の上面にわたる、一定量の流動可能な導体52の流れを含むことができる。

【0018】

次に、フレックス回路60が図5の構造と、図6の拡大断面図に描かれているエンボス加工ダイのような整列したダイ62との間にに入れられる。さまざまな設計のフレックス回路60が企図される。一実施形態では、フレックス回路60は、第1の誘電体層68（すなわち、はんだマスク）と第2の誘電体層70との間にに入れられる複数の配線66によって連続するパッド64のアレイを含むことができる。

20

【0019】

整列したダイ62は、パターン化バンプ72の適切なアレイを形成するように化学エッチングまたは選択的にメッキされる、金属、例えば316Lステンレス鋼のような任意の適切な剛体材料から形成されることができる。整列したダイ62の材料は、スタックプレス内で材料に課される圧力および熱に耐えるのに十分であるべきである。整列したダイ62として十分に機能し得る他の材料は、成型プラスチック、樹脂、ナイロン、他のような二次材料を含んでもよい。

30

【0020】

一実施形態では、フレックス回路60はスタックプレス内で図5の構造体と整列したダイ62との間にに入れられる。スタックプレスは底板74と上板76とを含むことができる。別の実施形態において、押圧が整列したダイ62の表面にわたって均一に分散されることを保証することを助けるために、対応するボンディングパッド78が整列したダイ62とスタックプレス上板76との間に配置されることができる。

【0021】

図5の構造体、フレックス回路60、および整列したダイ62が図6に描かれているようにスタックプレス内に配置されると、十分な圧力が整列したダイ62に加えられて、図7に描かれているようにフレックス回路を変形（すなわち、形成または成形）する。図7は、整列したダイ62を除去する前で、かつスタックプレスから除去された後であり、使用される場合は対応するパッド78が除去された後である、フレックス回路60の付着および変形後の図5の構造体を描いている。プレスによって与えられた圧力はフレックス回路パッド64のアレイを偏向させ、フレックス回路設計に応じて、描かれているように配線66を変形させることができる。一実施形態では、フレックス回路60をエンボス加工するために、約25psi～約300psiの圧力が整列したダイ62に加えられることができる。圧力が不十分であると、フレックス回路64のエンボス加工が不十分な結果になる可能性があり、パッド64と圧電素子20との間で電気的な開状態が生じる可能性があり、一方で過剰な圧力は圧電素子20または他のジェットスタック機構を損傷する可

40

50

性がある。

【0022】

プレス内で圧力を加えている間、使用される導体に応じて、導体52を硬化させるために熱が加えられることができる。別の実施形態において、導体52はプレス内にある間に加熱および冷却されることができ、例えば、導体が金属はんだである場合、フレックス回路パッド64のトランスデューサ20に対する電気的結合がもたらされる。さらに別の実施形態において、導体52はフレックス回路60がプレスから除去された後に加熱および/または硬化されることができる。

【0023】

続いて、整列したダイ62が除去され、図8に描かれているものに類似する構造体がもたらされる。この実施形態において、導体52は各フレックス回路パッド64と圧電素子20との間の電気的結合を促進することができる。加えて、フレックス回路がその元のより平坦な形状に戻る傾向を有する場合、導体は各フレックス回路パッド64を圧電素子20のうちの1つと電気的に接触したままに固定することができる。

10

【0024】

次に、デバイスの設計に応じて追加の処理を実行することができる。追加の処理は例えば、導電性、誘電体、パターン化、または連続であることができ、図9に描かれているもののような層90によって共に概略的に表されている1つまたは複数の追加の層の形成を含むことができる。

【0025】

次に、ジェット・スタック・サブアセンブリ30の設計に応じて、ジェットスタックを完成させるためにさまざまな処理工程が実行されることがある。例えば、1つまたは複数のインクポート開口92が図9に描かれているもののような層90を貫通して形成されることがある。さらに、デバイスの設計に応じて、インクポート開口92は、その開口92が電気的な開状態または他の望ましくない効果をもたらさない限り、フレックス回路60の一部を貫通して形成されることがある。インクポート開口92が描かれている場所に形成される場合、開口92はジェット・スタック・サブアセンブリを貫通して、例えば、ジェット・スタック・ダイヤフラムを貫通して延在することができる。別の実施形態では、フレックス回路60および/または圧電アレイ20が存在していない、描かれていない場所に1つまたは複数のインクポート開口が形成されてもよい。一実施形態では、図9に描かれているように、有孔プレート94が接着材（単純化するために個別に描かれてはいない）を用いてジェット・スタック・サブアセンブリ30に付着されることがある。有孔プレート94は、印刷中にインクが通って放出される複数のノズル96を含むことができる。有孔プレート94が付着されると、ジェットスタック98は完成する。ジェットスタック98は、単純化するために図示または説明されていない他の層、他の設計、他の開口、および追加の処理要件を含むことができる。

20

【0026】

次に、マニホールド100がジェットスタック98の上面に接着されることが可能、これはマニホールド100をジェットスタック98に物理的に付着させる。マニホールド100の付着は、接着材等の流体密封シール式接続部102を使用することを含むことができる、結果的に図10に描かれているようなインク・ジェット・プリント・ヘッド104が生じる。インク・ジェット・プリント・ヘッド104は、マニホールド100の表面及びジェットスタック98の上面によって形成される、一定量のインクを貯蔵するためのインクリザーバ106を含むことができる。リザーバ106からのインクはポート92を通じてジェットスタック98に送達され、インクポートは部分的に、任意の上に重なる層90、フレックス回路60、絶縁層50、およびジェット・スタック・サブアセンブリ30を貫通する連続的な開口によって提供される。図10が簡易図であることは、理解されるであろう。実際のプリントヘッドは、図10には描かれていない、例えば左右への追加的構造体である様々な構造体及び差異を含んでもよいが、これらは、説明を単純にするために描画を省かれている。図10は2つのポート92を描いているが、600DPIジェット

30

40

50

スタックは3つ以上のポートを含み得る。

【0027】

使用に際して、プリントヘッド104のマニホールド100内のリザーバ106は、一定量のインクを含む。プリントヘッドの最初のプライミングは、インクをリザーバ106からポート92を通してジェットスタック98内へと流れ込ませるために使用されることが可能である。フレックス回路パッドアレイのパッド64、導体52、および圧電電極20に伝達される、各配線66に加えられる電圧112に応答して、各PZT圧電素子20はそれに応じて適切な時点において曲がるかまたは偏向する。圧電素子20の偏向はジェットスタック98の一部であるダイヤフラム（個別には描かれていない）を屈曲させ、これによりジェットスタック内に圧力パルスが生じ、インクの一滴がノズル96から放出される。10

【0028】

これにより、上述の方法及び構造体は、インク・ジェット・プリンタのためのジェットスタック98を形成する。一実施形態では、ジェットスタック98は、図11に描かれているようなインク・ジェット・プリント・ヘッド120の一部として使用されることが可能である。

【0029】

図11は、本教示の一実施形態による、1つまたは複数のプリントヘッド104および1つまたは複数のノズル96から噴出されるインク122を含むプリンタ120を描いたものである。各プリントヘッド104は、用紙、プラスチック、他のような印刷媒体124上へ所望される画像を生成するために、デジタル命令に従って動作するように構成される。各プリントヘッド104は、スワス毎に印刷画像を生成するために、走査動作において印刷媒体124に対して前後に移動することができる。代替的には、プリントヘッド104が固定して保持されかつ印刷媒体124がそれと相対的に移動されて、単一の通過でプリントヘッド104と同じ幅の画像が生成されてもよい。プリントヘッド104は、印刷媒体124より狭い、またはこれと同幅であることが可能である。プリンタハードウェアはプリンタハウジング126内に封入されることができる。別の実施形態では、プリントヘッドは、印刷媒体への後続の転写のために回転ドラムまたはベルトのような中間表面に印刷することができる。20

【0030】

図12Aおよび12Bに描かれているもののような代替の実施形態では、導体は使用されず、粗表面の接触による電気接触が確立される。この実施形態では、図6に描かれているもののようなフレックス回路60は、パッド64および圧電素子20が、図12A、12Bの拡大図に描かれているような複数の表面凹凸を含むように形成されることがある。複数のフレックス回路パッド64上の凹凸は、パッド64がそれらから形成される1つまたは複数の材料の自然な表面の粗さとして形成されることができ、1.0 μm未満～約3.0 μmの平均高さを有することができる。続いて、図13に描かれているように、上述のような整列したダイ62が使用されてフレックス回路パッド64がエンボス加工される。この実施形態では、追加の導体はパッド64と圧電素子20との間に入れられない。フレックス回路パッド64上の表面凹凸と圧電素子20上の表面凹凸との間の物理接触に依拠して、パッド64と圧電素子20との間の電気的結合および電気的連通の確立が提供される。すなわち、複数のフレックス回路パッド64と複数の圧電素子20との間の導電性パスは、2つ表面の間の直接の物理接触によって提供される。40

【0031】

図13はさらに、本教示の実施形態のいずれかとともに使用されることがある任意選択の材料130の使用を描いたものである。例えば、高い応力が塑性変形を引き起こしていない場合、または降伏力に達していない場合、エポキシ樹脂または接着材のような任意選択の材料130は、可逆変形を回避するために、かつパッド64と圧電素子20との間の電気接触を維持するためにアクチュエータ20の上面の上で使用されることがある。任意選択の材料130は、図13に描かれているもののようなエンボス加工処理から生じ50

る、フレックス回路 60 内のくぼみまたはディンプル内にのみ形成されることがある。別の実施形態では、材料 130 は、図 8 の構造体の上面全体にわたって形成されることができ、従って、図 9 における層 90 のそれと類似の形態をとることができる。

【0032】

別の代替の実施形態では、図 5 ~ 10 に描かれているもののような材料 52 は、接着材として使用され、かつ導体としては使用されない非導電材料であることができる。材料は例えば、非導電性エポキシ樹脂であることができる。材料 52 が不導体である実施形態では、電気接触は上述のような粗表面の接触によって確立されることが可能、不導体は、例えばプリントヘッドの電気的動作の間に、エンボス加工されたフレックス回路パッド 64 を圧電素子 20 と電気接觸したままに物理的に固定するであろう。別の実施形態では、非導電材料 52 は図 13 を参照して記載されるように任意選択の材料 130 とともに使用されることができる。10

【0033】

本教示の別の実施形態が図 14 ~ 16 に描かれている。この実施形態では、フレックス回路を形成するために整列したダイは使用されず、図 14 の拡大断面図に描かれているもののような対応するパッド 140 が使用される。対応するパッドは、約 500 μm ~ 約 20 ミリメートル (mm) 厚、または約 2 mm ~ 約 10 mm 厚、または約 6 mm ~ 約 7 mm 厚のシリコーンの層であることができる。パッドが過剰に厚いと、フレックス回路パッドを形成するために変形させるための過剰な圧力が必要になるであろうし、パッドが過剰に薄いと、十分に変形せず、従ってフレックス回路を形成しないであろう。図 6 の実施形態と同様に、このアセンブリは、図 14 に描かれているもののような底板 74 および上板 76 を含むことができるスタックプレス内に配置されることができる。プレスによって、約 5 psi ~ 約 500 psi、または約 10 psi ~ 約 450 psi、または約 25 psi ~ 約 400 psi の範囲内の圧力がアセンブリに印加されることが可能、これは対応するパッド 140 にフレックス回路にわたって均一な圧力を印加させる。圧力が不十分であると、フレックス回路 64 のエンボス加工が不十分な結果になる可能性があり、パッド 64 と圧電素子 20 との間で電気的な開状態が生じる可能性があり、一方で過剰な圧力は圧電素子 20 または他のジェットスタック機構を損傷する可能性がある。スタックプレス内で対応するパッドに圧力を印加している間、対応するパッド 140 は変形して、図 15 に描かれているように各アクチュエータ 20 の上の支持されていない領域に入り込み、フレックス回路パッド 64 をエンボス加工する。図 16 は、スタックプレスから除去された後で、かつ対応するパッド 140 を除去した後の図 15 のジェットスタック構造体を描いている。この実施形態では、バンプ電極 64 のアレイと圧電素子 20 のアレイとの間の電気接觸が、図 12A および 12B に描かれているもののような粗表面の接触によって確立されることができるか、または別個の導体が使用されることができる。20

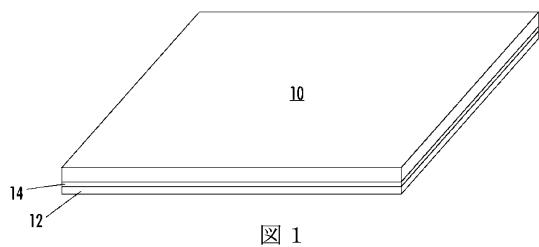
【0034】

図 14 ~ 16 の実施形態では、スタックプレス内の圧力下で対応するパッドが自己整合を提供するとともに、偏向して圧電素子の各々の上の圧力のより低い、支持されていない領域内に入り込むため、整列したダイのフレックス回路および圧電素子アレイへの位置的不整合が回避される。30

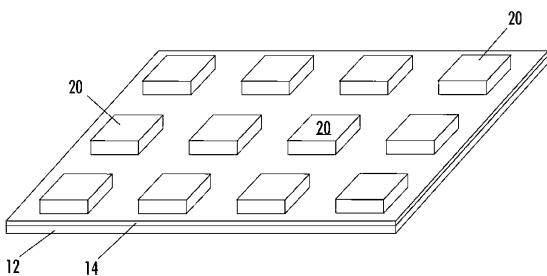
【0035】

従って、本明細書に記載されている本教示の様々な実施形態は、プリントヘッドの製造中の、フレックス回路の圧電素子アレイへの付着の間に複数のフレックス回路を in situ でエンボス加工することによって、コストを低減することができる。本教示の様々な実施形態は、接合中にコンタクトパッド領域内で変形を引き起こすために局部的に応力の高い領域を生成する。本教示の実施形態では、フレックス回路の製造中の、別個の形成の間ではなく、フレックス回路のトランステューサアレイへの電気的結合の間にフレックス回路が物理的に形成されるため、コストが低減されることがある。

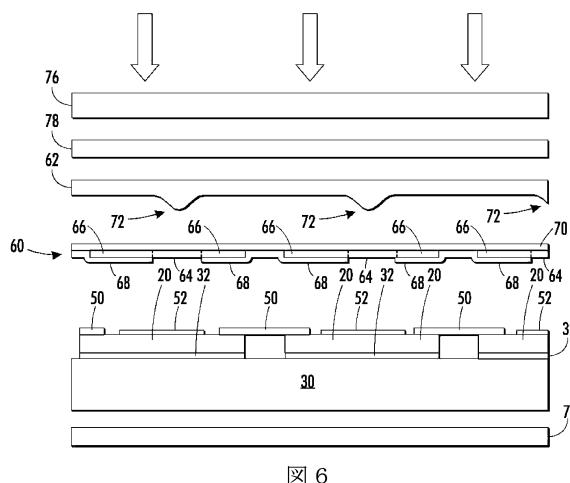
【図1】



【 図 2 】



【図6】



(7)

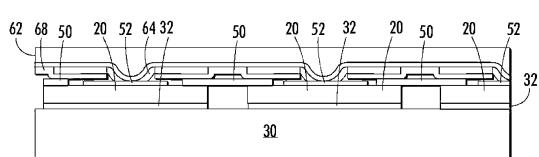


図 7

【図3】

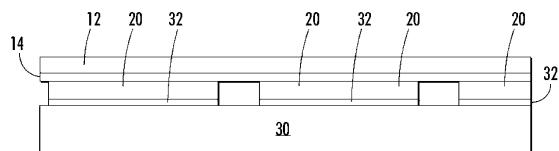
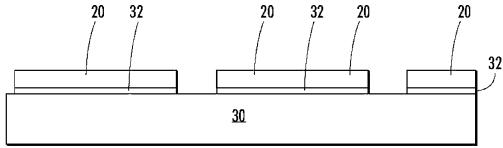


図 3

(4)



☒ 4

【図5】

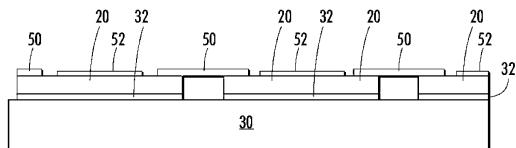
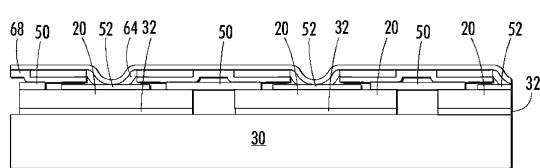


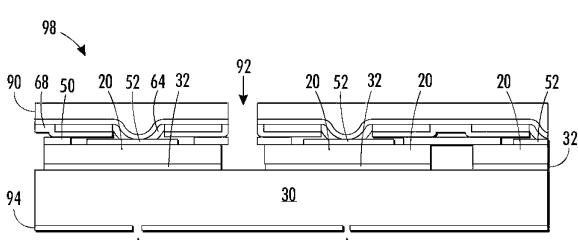
图 5

【 図 8 】



8

【 9 】



四 9

【図10】

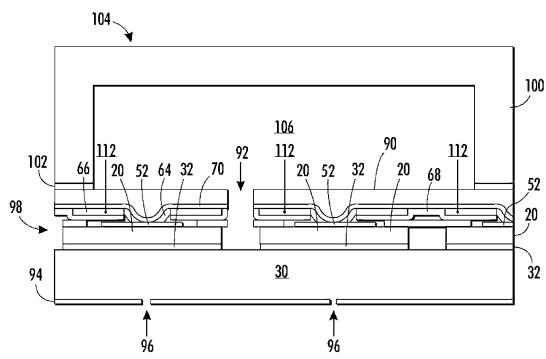


図10

【図11】

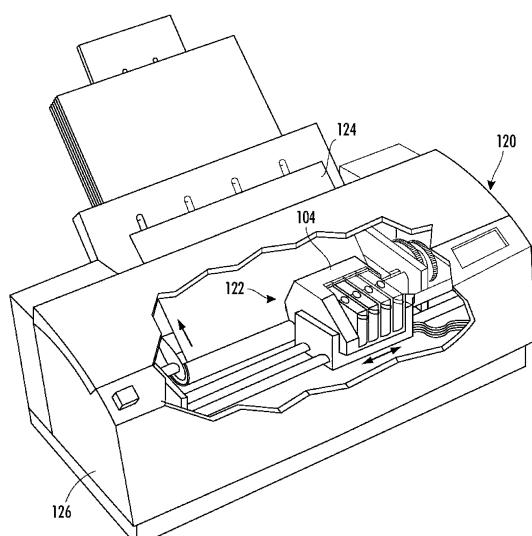


図11

【図12A】

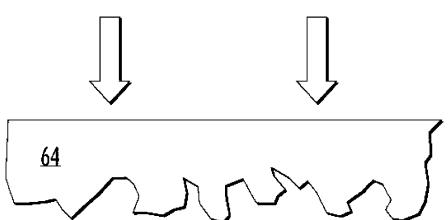


図12A

【図12B】

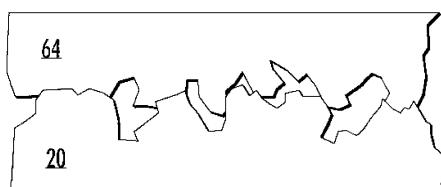


図12B

【図13】

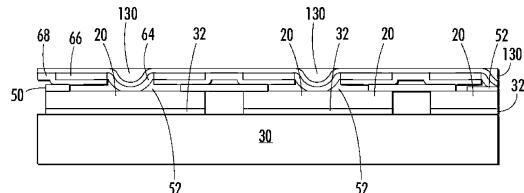


図13

【図14】

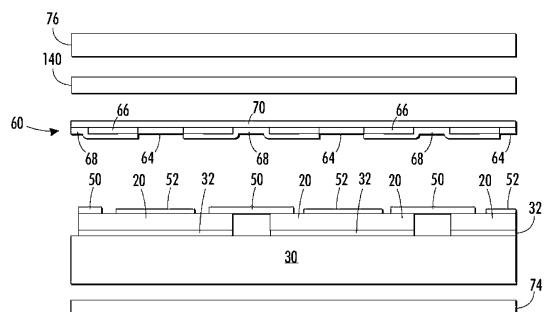


図14

【図16】

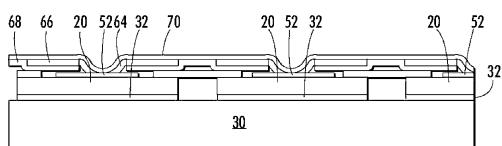


図16

【図15】

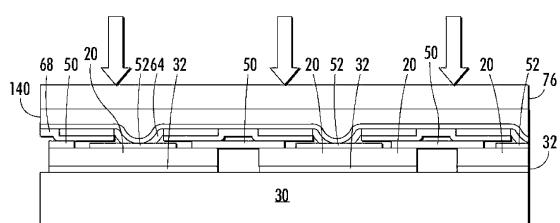


図15

フロントページの続き

(72)発明者 ピーター・ジェイ・ニストロム

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 14580 ウェブスター グレンウッド・ドライヴ 62

審査官 有家 秀郎

(56)参考文献 特開2006-192686 (JP, A)

特開2008-218816 (JP, A)

特開2003-124256 (JP, A)

特開平10-112584 (JP, A)

特開2007-053136 (JP, A)

特開2010-225732 (JP, A)

特開2009-096851 (JP, A)

国際公開第2006/051885 (WO, A1)

H. Kristiansen and A. Bjorneklett, Fine-pitch connection to rigid substrate using non-conductive epoxy adhesive, Journal of Electronics Manufacturing, 1992年3月, Volume 2, Number 1, 7-12頁

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

B 41 J 2 / 01 - 2 / 215

J S T P l u s / J M E D P l u s / J S T 7 5 8 0 (J D r e a m I I I)